

『転ばぬ先の知的財産』

- 海外展開における知財リスクとその対策 -

越境EC、展示会出展から模倣品対策、貿易、輸出管理まで、海外進出に伴う知財リスクとその対策を失敗事例を踏まえてわかりやすくお話いたします。

参加
無料



講師

独立行政法人工業所有権情報・研修館
海外知的財産プロデューサー

久永 道夫氏

<プロフィール>

国内製造業で36年間勤務し、定年退職。研究開発部門で約15年、知的財産部門で約20年の経験。この間、米国と中国に約7年駐在。国立大学の産学官連携センターに約2年半在籍。

日時

2023年10月25日(水) 13:30 ~ 16:00

※講演終了後、個別相談あり(要事前申込)

講演内容

- ・越境ECの動向と知財リスク
 - ・国別評価と知財権利化
 - ・商標登録のメリットと非登録のリスク
 - ・国内契約と国際契約の違い
 - ・ネットでの模倣品問題と対策
- 等

会場

テクノプラザ愛媛テクノホール(松山市久米窪田町337-1)

申込方法

10月20日(金)までに、E-mail又はFAXで、参加される方氏名、事業所名、電話番号、メールアドレス、個別相談希望の有無のを御連絡ください。

※開催に支障があると主催者が判断したときにはオンライン(Zoom使用)に切り替える場合がございます。

